Osaka University Knowledge Archive

Title	No.150(2010年4月号)のお詫びと訂正
Author(s)	
Citation	大阪大学低温センターだより. 2010, 151, p. 33
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/22248
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University

お詫びと訂正

No.150（**2010**年 **4** 月号）に以下の通り間違いがありましたので、お詫びして訂正いたします。

● **3** ページ

【誤】　白石誠司　基礎工学研究科（システム創成専攻）・<u>准教授</u>

【正】　白石誠司　基礎工学研究科（システム創成専攻）・<u>教授</u>

●裏表紙（目次）

【誤】

<u>研究ノート</u>

シリコン－炭素共有結合性有機単分子膜被覆によるシリコンナノワイヤーの電気性制御

荒　正人，梶原　薫，備　宇宙，夛田　博一

Ti-Ni系形状記憶合金に現れる非整合な衛星反射とその起源

福田　隆，掛下　知行

<u>GCOE特集</u>

発光性高移動度共役高分子複合体の基礎研究とリングレーザー応用

藤井　彰彦，尾崎　雅則

触媒表面を基準面とする化学研磨法の開発

佐野　泰久，有馬　健太，山内　和人

【正】

<u>GCOE特集</u>

シリコン－炭素共有結合性有機単分子膜被覆によるシリコンナノワイヤーの電気性制御

荒　正人，梶原　薫，備　宇宙，夛田　博一

Ti-Ni系形状記憶合金に現れる非整合な衛星反射とその起源

福田　隆，掛下　知行

発光性高移動度共役高分子複合体の基礎研究とリングレーザー応用

藤井　彰彦，尾崎　雅則

触媒表面を基準面とする化学研磨法の開発

佐野　泰久，有馬　健太，山内　和人